PAT-NO:

JP402163331A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02163331 A

TITLE:

HIGH STRENGTH AND HIGH

CONDUCTIVITY COPPER ALLOY HAVING

EXCELLENT ADHESION FOR

OXIDIZED FILM

PUBN-DATE:

June 22, 1990

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

HIRANO, YASUO

TOE, TAMIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON MINING CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP63314958

APPL-DATE:

December 15, 1988

INT-CL (IPC): C22C009/04, H01L023/48

## ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the title copper alloy by incorporating specific wt.% of

Zn into Cu and furthermore incorporating specific wt.% of total amounts of one or more kinds selected from the group constituted of B, P, Al, other metals and rare earth elements thereto.

CONSTITUTION: By weight, 1 to 10% Zn is incorporated into Cu and 0.01% total amounts of one or more kinds selected from the group constituted of B, P, Be, Al, As, Sb, Si, Ti, Cr, Mn, Mg, Fe, Co, Ni, Zr, Mo, Ag, Cd, Pb, In, Hf, Sn and rare earth elements are furthermore incorporated thereto. The surface roughness of the alloy is regulated to ≤0.20μm in the center line average roughness (Ra) and to ≤1.5μm in the maximum height (Rmax). The alloy is used for a lead frame or the like.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

### ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ® 公開特許公報(A) 平2-163331.

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月22日

C 22 C 9/04 H 01 L 23/48

v

8015-4K 7735-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

**図発明の名称** 酸化膜密着性に優れた高力高導電性銅合金

②特 願 昭63-314958

②出 願 昭63(1988)12月15日

**加発明者 平能** 

GS 1#

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

⑫発 明 者 東 江

民 夫

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

⑪出 願 人 日本鉱業株式会社

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

個代 理 人 弁理士 小松 秀岳

外2名

#### 明細母

1. 免明の名称

酸化胰密着性に優れた高力高導電性網合金 2. 特許請求の範囲

- (1) 2 n 0.1 重量%以上10重量%以下を含み、さらに、B、P、Be、Al、As、Sb、Si、Ti、Cr、Mn、Mg、Fe、Co、Ni、2r、Mo、Ag、Cd、Pb、In、Hf、Sn、希土類元素からなる群より選択された1種又は2種以上を総量で0.01重量%以上10重量%以下含み、残部Cuおよび不可避的不能物からなることを特徴とする酸化胰密符性に優れた高力高導体性組合金。
- (2) Zn 0.1近量%以上10近量%以下を含み、 さらにB、P、Be、Al、As、Sb、 Si、Ti、Cr、Mn、Mg、Fe、Co、 Ni、Zr、Mo、Ag、Cd、Pb、In、 Hf、Sn、希土類元素からなる群より選択 された1程又は2程以上を総量で0.01近量% 以上10重量%以下含み、残部Cuおよび不可

避的不純物からなり、表面粗さが、中心線平均担さ(Ra)で0.20μ B以下、最大高さ(Rase)で 1.5μ B以下であることを特徴とする酸化酶密着性に優れた高力高導電性網合金。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本免明はトランジスタや集積回路 (IC) などの半導体機器のリード材、コネクター、端子、リレー、スイッチ等に用いられる、特に酸化膜 密替性に優れた高力高導電性網合金に関するも のである。

[従来の技術]

従来、半導体機器のリード材としては、無影 服係数が低く、案子及びセラミックスの接着及 び封着性の良好なコパール(Fe-29Ni-18Co)、 42合金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好 んで使われてきた。しかし、近年、半導体回路 の集積度の向上に伴い消費電力の高い1Cが多 くなってきたことと、封止材料として樹脂が多 く使用され、かつ業子とリードフレームの接着 も改良が加えられたことにより、使用されるリ ード材も放然性のよい飼芸合金が使われるよう になってきた。

又、従来、 電気機器用ばね、 計測器用ばね、 スイッチ、コネクター等に用いられるばね用材料としては、 安価な黄銅、 優れたばね特性および耐食性を有する洋白、 あるいは優れたばね特性を有するりん骨銅が使用されていた。

#### [発明が解決しようとする運道]

上述の半導体機器特にリード材に対する各種の要求特性に対し、従来より使用されている無酸紫銅、錫入り銅、りん青銅、コパール、42合金はいずれも一長一短があり、これらの特性を全て満足するものではない。

しかし、近年半導体に対する信頼皮の要求がより厳しくなるとともに、小型化に対応した面付実装タイプが多くなってきたため、従来問題とされていなかった酸化胰密着性が非常に重要な特性項目となってきた。

As, Sb, Si, Ti, Cr, Mn, Mg, Fe, Co, Ni, Zr, Mo, Ag, Cd, Pb、In、Hf、Sn、希土類元紫からなる 群より選択された 1 種又は 2 種以上を総量で 0.01 重量%以上10重量%以下含み、残部Сuお よび不可避的不能物からなることを特徴とする 酸化胰密着性に優れた高力高導地性飼合金およ び Z n 0.1重量%以上10重量%以下を含み、さ SIB, P, Be, Al, As, Sb, Si, Ti, Cr, Mn, Mg, Fe, Co, Ni, Zr, Mo, Ag, Cd, Pb, In, Hf, Sn、希上類元素からなる群より選択された1 種又は2種以上を総量で0.01重量%以上10重量 %以下含み、残船Cuおよび不可避的不純物か らなり、表面狙さが、中心線平均狙さ(Ra) で0.20μ 8 以下、最大高さ(R...)で 1.5 μa 以下であることを特徴とする酸化质密省性 に優れた高力高導電性銅合金を提供しようとす るものである。

[ 発明の具体的説明]

このような酸化酶密溶性の厳しい要求に対し、現状の銅合金では満足することができず、酸化酸密溶性を改善した高力高導電性銅合金の出現が待たれていた。

#### 【課題を解決するための手段】

本発明はかかる点に鑑みなされたもので、半 導体機器のリード材として好適な結特性を有す る銅合金を提供しようとするものである。

すなわち、本発明は Z n 0.1 重量 % 以上 1 0 重 量 % 以下を含み、さらに B 、 P 、 B e 、 A l 、

以下に本発明合金を構成する合金成分の限定 理由を説明する。

2 n は街や網合金に含有することにより、銅および知合金の酸化膜密碧性を改善する効果がある。 2 n の含有量を 0.1重量%以上10重量%以下と限定するのは、 0.1重量%未満では酸化膜密碧性は改善されず、10重量%を越えると耐応力腐食割れ性が劣化するためである。

2 n 以外に B、 P、 B e、 A 1、 A s、 S b、 S i、 T i、 C r、 M n、 M g、 F e、 C o、 N i、 2 r、 M o、 A g、 C d、 P b、 I n、 H f、 S n、 看上類元素からなる群より選択された 1 種又は 2 種以上を含有するのは、 2 n のみの含有では強度が不十分なため、強度を向上させるためである。含有量を 0.01重量 % 以上、 10重量 % 以下限定するのは 0.01重量 % 未満では 強度向上の効果がなく、 10重量 % を越えると導電率が著しく低下するためである。

とするのは、表面を平滑にすることにより酸化 膜密着性を向上させるためである。

次に本発明を実施例により具体的に説明する。
[実施例]

第1表に示す本発明合金に係る各種成分組成のインゴットを、地気鋼あるいは無酸素鋼を原料として高周波溶解炉で、大気、又は不活性あるいは遠元性穿近気中で溶解・鋳造を行った。次にこれにインゴットの面削を行った後、850で1時間加熱し、熱間圧延で 5mmの板とした後、冷間圧延と中間焼縄を適宜繰返し、最終的に0.25mmの板としは験に供した。

リード材及びばね材としての評価項目として 強度、引張強さ、仲び、ばね限界値により評価 した。電気伝導性(放然性)は導電率(%IA CS)によって示した。繰り返し曲げ性は曲げ R 0 . 25 an の折り曲げ治具を用い、 90° 往復曲げ を行い破断までの回数を測定した。

半田付け性は、・垂直式浸渍法によって、 230 ±5 ℃の半田浴 (Sn 60%、 Pb 40%)に5秒間 没漬して半田のぬれの状態を目視観察することにより評価した。半田の耐熱剥離性は、上記の方法で半田付けした試料を大気中 150℃、 500時間加熱後、0.25mmRの90°曲げを行い剥離の行無を評価した。

メッキ密替性は試料に厚さ 3μのAgメッキを施し、 450℃にて5分間加熱し、表面に発生するフクレの有無を目視観察することにより評価した。プレス成形性は打ち抜き加工後のプレス破面を観察することにより評価した。

耐然性は加熱時間5分における軟化温度により評価した。

酸化膜密若性は試料を 200~500 ℃の温度に て3分間大気中で加熱して表面に酸化膜を生成 させ、試料表面に粘着テープをはり、テープを 試料から一気にはがして酸化膜の剥離の有無に より評価を行った。酸化膜が剥離し始める温度 を第1表に示す。

第 1 表

<u></u>		化学成分 (瓜瓜%)			表面担き (μm)		引張強さ 仲	44.00	/# <b>#</b> # #	くり返し曲		耐熱性		半田の耐 熱刺離性	めっき密	プレス 成形性		数化模据	ばお限界
区	合金							伸び	導電串			伙化温			發性			着性	値(kb値)
9	No.	Cu	2 n	その他	Ra	R	[kg[/mm²]	<b>(%)</b>	(XIACS)	,	i	皮(℃)	g 2	(計能の収集)	(791/0円集)	<b>x</b> )		(HESEE)	[kg[/om²]
	1	贬	1.0	1.GN1.0.4S1.0.03B	0.06	0.5	63	10	45	4	5	450	良好	無	無	良	DF.	340	41
	2	娃	0.5	0.4Cr.0.2Zr.0.05Mn	0.05	0.6	62	8	76	5	5	450	良好	無	無	良	97	840	41
本	3	娛	0.5	2.3Fc.0.03P	0.05	0.7	44	8	61	5	4	380	良好	無	無	良	97	380	28
1	4	殁	0.5	0.6Fc.0.3T1.0.06Mg	0.11	1.1	54	12	60	5	4	450	良好	無	無	良	好	340	44
発	5	残	1.0	1.681.0.481.0.641	0.08	0.5	68	12	20	4	5.	480	良奸	無	無	良	97	340	46
	6	残	1.0	1.6N1.0.4S1.0.LIn	0.05	0.6	64	14	40	5	5	480	良好	無	無	良	67	340	45
叨	7	歿	2.0	1.25Sn.0.01Pb.0.1P	0.05	0.6	44	11	31	4	4	410	良好	無	無	良	67	360	30
	8	残	2.0	1.25Sn.0.05Hf.0.LAg	0.08	0.6	43	9	32	4	4	420	良好	無	無	度	纤	380	29
合	9	残	2.0	1.25Sn.0.8Co.0.1P	0.06	0.6	46	10 }	30	5	5	460	良好	無	無	良	97	360	31
	10	媛	3.0	2.0Sn.0.1Cd.0.06P	0.05	0.5	58	1	22	4	4	440	良好	無	無	良	97	420	34
企	11	残	3.0	2.0Sn.0.1Mo.0.06P	0.06	0.5	57	9	24	4	4	440	良好	無	無	良	\$7	400	35
	12	歿	1.0	6.2Sn.0.12P	0.04	0.4	60	14 -	15	5	4	400	良好	無	無	良	好	360	39
	13	残	5.0	0.5Co	0.05	0.5	37	8	57	5	4	410	良好	無	無	良	好	420	26
胜	14	残	-	2:0Sn.0.06P	0.06	0.6	54	10 ‡	31	5	4	400	良好	無、	無	良	67	280	32
12	15	残		0.6Fe.0.3T1.0.08Mg	0.06	0.5	53	12 3	68	5	4	450	良好	無	無	良	17	260	43
合	16	残	0.08	2.3Fe.0.03P	0.05	0.7	44	8.	64	5	4	380	段好	有	無	良	<b>9</b> F	300	28
金	17	残	-	1.25Sn0.10P	0.07	0.6	41	12	40	5	4	400	良好	有	無	良	17	280	27
	18	贬	1.0	6.2Sn.0.12P	0.45	4.2	59	14	15	5	4	400	良好	無	無	良	<b>F</b>	260	38

\*2)良好:半田付後の濡れ面積95%以上

不良: 半田付後の濡れ面積95%未満

#3)破断面比率= (破断面/板厚) ×100

良好:敬断而比率20%以上 不良:敬断而比率20%未满

#### [発明の効果]

第1表において本発明合金No.4、7、8、9、10、11は比較合金No.14、No.15またはNo.17に2n及びその他の元素を添加した合金である。2nの添加により酸化胰密着性が著しく改善されていることが明らかである。また、本発明合金No.3は比較合金No.16の2n 渡度を高くした合金で、酸化胰密若性が改善されている。

> 特 許 出 頗 人 日 本 鉱 浆 株 式 会 社 代 理 人 弁 理 士 小 松 秀 岳 代 理 人 弁 理 士 旭 宏 代 理 人 弁 理 士 加 々 美 紀 雄